



جمهوری اسلامی ایران

**Islamic Republic of Iran**

سازمان ملی استاندارد ایران

INSO  
22614  
1st.Edition

2018

Identical with  
ISO/TS 18827:  
2017

**Iranian National Standardization Organization**



استاندارد ملی ایران - ایزو

۲۲۶۱۴

چاپ اول

۱۳۹۶

فناوری نانو - تشدید اسپین  
الکترون (ESR) به عنوان روشی برای  
اندازه‌گیری گونه‌های اکسیژن واکنشگر  
(ROS) تولیدشده به وسیله نانومواد  
اکسید فلزی

**Nanotechnologies — Electron spin resonance (ESR) as a method for measuring reactive oxygen species (ROS) generated by metal oxide nanomaterials**

**ICS: 07.030**

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: (۰۲۶) ۳۲۸۰۶۰۳۱-۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

رایانمۀ: standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

**Iranian National Standardization Organization (INSO)**

No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاه، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانیها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

## کمیسیون فنی تدوین استاندارد

### «تشدید اسپین الکترون (ESR) به عنوان روشی برای اندازه‌گیری گونه‌های اکسیژن واکنشگر (Tولیدشده به وسیله نانومواد اکسید فلزی»

#### سمت و/یا محل اشتغال:

رئیس:

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

میر کاظمی، سید محمد

(دکتری مهندسی مواد و متالورژی)

دبیر:

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دباغ کاشانی، فاطمه

(دکتری فیزیک)

#### اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

کارشناس کمیته استانداردسازی- ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

اسلامی پور، الهه

(کارشناسی ارشد زیست‌شناسی)

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

تاج‌آبادی، مریم

(دکتری مهندسی پزشکی- بیومواد)

عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

صادق حسنی، صدیقه

(کارشناسی ارشد شیمی تجزیه)

کارشناس واحد ارزیابی محصولات ستاد نانو

غضنفری، سید محمد حسین

(کارشناسی ارشد نانومواد)

کارشناس کمیته استانداردسازی- ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

گل‌زردی، سمیرا

(کارشناسی ارشد نانومواد)

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

میرزا جانی، فاطمه

(دکتری فیتوشیمی)

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

نجم الدین، نجمه

(دکتری مهندسی مواد)

#### ویراستار:

کارشناس استاندارد- نایب رئیس کمیته فنی متناظر فناوری نانو

سیفی، مهوش

(کارشناسی ارشد مدیریت دولتی)

## فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ز	پیش‌گفتار
ح	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۱	۳ اصطلاحات، تعاریف و کوتاه‌نوشت‌ها
۱	۱-۳ اصطلاحات، تعاریف
۳	۲-۳ کوتاه‌نوشت‌ها
۳	۴ اصول
۳	۱-۴ کلیات
۴	۲-۴ روش به تله‌اندازی اسپینی
۴	۱-۲-۴ کلیات
۴	۲-۲-۴ TLE
۴	۳-۲-۴ BMPO
۵	۴-۲-۴ TPC
۵	۳-۴ کنترل مثبت برای تولید رادیکال‌های آزاد
۵	۱-۳-۴ واکنش فنتون
۵	۲-۳-۴ سیستم هیپوزانتین-زانتین اکسیداز
۶	۳-۳-۴ حساسیت به نور رز بنگال
۶	۵ واکنش‌گرها
۷	۶ دستگاه‌ها
۷	۷ نمونه برداری
۷	۱-۷ آماده‌سازی آزمایه (تعليق نانومواد اکسید فلزی)
۸	۲-۷ آماده‌سازی محلول برای تولید رادیکال هیدروکسیل
۸	۱-۲-۷ $\text{FeSO}_4$
۸	۲-۲-۷ $\text{H}_2\text{O}_2$
۸	۳-۷ آماده‌سازی محلول برای تولید رادیکال آنیون سوپراکسید
۸	۱-۳-۷ بافر فسفات
۸	۲-۳-۷ محلول هیپوزانتین
۸	۳-۳-۷ محلول زانتین اکسیداز

صفحه	عنوان
۸	۴-۷ آماده‌سازی محلول برای تولید اکسیژن منفرد
۹	۵-۷ آماده‌سازی عامل به تله‌اندازی اسپینی
۹	۱-۵-۷ کلیات
۹	۲-۵-۷ محلول پایه DMPO
۹	۳-۵-۷ محلول پایه BMPO
۹	۴-۵-۷ محلول پایه TPC
۹	۶-۷ واکنش آزمایه و عامل به تله‌اندازی اسپینی
۹	۱-۶-۷ کلیات
۱۰	۲-۶-۷ واکنش DMPO
۱۰	۳-۶-۷ واکنش BMPO
۱۰	۴-۶-۷ واکنش TPC
۱۰	۷-۷ واکنش کنترل مثبت و عامل به تله‌اندازی اسپینی
۱۰	۱-۷-۷ ترکیب محصول افزایشی رادیکال (DMPO/OH) DMPO
۱۱	۲-۷-۷ ترکیب محصول افزایشی رادیکال (BMPO/OOH) BMPO
۱۱	۳-۷-۷ ترکیب محصول افزایشی رادیکال (TPC/ $^1\text{O}_2$ ) TPC
۱۱	۸-۷ آماده‌سازی نمونه استاندارد برای محاسبه اسپین
۱۲	۸ تداخل‌ها
۱۲	۱-۸ نمونه‌برداری
۱۲	۲-۸ زمان نمونه‌برداری
۱۳	۹ روش کار
۱۳	۱-۹ کلیات
۱۵	۲-۹ تزریق نمونه
۱۵	۳-۹ اندازه‌گیری ESR
۲۳	۱۰ مثال‌هایی از نتایج
۲۳	DMPO/OH ۱-۱۰
۲۳	BMPO/OOH ۲-۱۰
۲۳	TPC/ $^1\text{O}_2$ ۳-۱۰
۲۴	TEMPOL ۴-۱۰
۲۵	كتاب‌نامه

## پیش‌گفتار

استاندارد « تشدید اسپین الکترون (ESR) به عنوان روشی برای اندازه‌گیری گونه‌های اکسیژن واکنشگر (ROS) تولیدشده بهوسیله نانومواد اکسید فلزی » که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی/منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷، استاندارد ملی ایران شماره ۵ تهیه و تدوین شده، در شصت و سومین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد فناوری نانو مورخ ۹۶/۱۲/۲۳ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط، مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین‌المللی زیر به روش «معادل یکسان» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می‌باشد و معادل یکسان استاندارد بین‌المللی مذبور است:

ISO/TS 18827: 2017, Nanotechnologies - Electron spin resonance (ESR) as a method for measuring reactive oxygen species (ROS) generated by metal oxide nanomaterials

## مقدمه

اخيراً استفاده از نانومواد پایه فلزی یا پایه اکسید فلزی یا فلز به شدت در مصارف صنعتی و زیست پزشکی رشد یافته است. هرچند، مبنای علمی برای سمتی یاخته‌ای و سمتی ژنتیکی اکثر نانومواد ساخته شده، کاملاً قابل درک نیستند. یکی از سازوکارهای مهم نانوسمتیت، تولید گونه‌های اکسیژن واکنشگر<sup>۱</sup> (ROS) است. مطالعه بر روی آثار خطرناک نانومواد اکسید فلزی هنوز در مرحله ابتدایی خود قرار دارد. توانایی تولید ROS یک منبع مهم از سمتی نانومواد اکسید فلزی است. تولید بیش از حد ROS می‌تواند تنفس اکسایشی<sup>۲</sup> و در نتیجه ناتوانی یاخته‌ها در حفظ کارکرد تنظیم شده اکسایش- کاهش<sup>۳</sup> فیزیولوژی طبیعی، را تحمل کند. در نتیجه، این فرآیند ممکن است منجر به تخریب DNA، ارسال سیگنال‌های نامنظم سلولی، تغییر در تحرک سلولی، سمتی یاخته‌ای، مرگ برنامه‌ریزی شده یاخته‌ای (خزان یاخته‌ای)<sup>۴</sup> و آغاز سرطان شود. عوامل مهمی وجود دارند که می‌توانند بر روی تولید ROS تأثیر بگذارند. عوامل تعیین‌کننده مهم مانند اندازه، شکل، سطح ذره، بارهای مثبت سطحی، گروههای موجود بر سطح<sup>۵</sup>، انحلال ذره، یون فلزی رهایش‌یافته از نانوفلزات و اکسیدهای نانوفلزی، فعال‌سازی نور فرابنفش، انبوهش، نحوه برهمکنش با یاخته‌ها، التهاب<sup>۶</sup> و pH محیط هستند [۱]. بنابراین به منظور آشکارسازی و تعیین میزان تشکیل ROS بر روی سطح مواد نانواکسید فلزی، این استاندارد روش تشدید اسپین الکترون<sup>۷</sup> (ESR) را پیشنهاد می‌دهد.

طبق مطالعات گسترده و مرتبط زیست‌شناسی انجام شده در میان گونه‌های ROS، رادیکال هیدروکسیل<sup>۸</sup> (OH)، رادیکال آنیون سوپراکسید<sup>۹</sup> (-O<sub>2</sub><sup>-</sup>)، اکسیژن منفرد<sup>۱۰</sup> (O<sub>2</sub><sup>·</sup>) و هیدروژن پراکسید<sup>۱۱</sup> (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)، اهمیت بیشتری دارند.

هرچند، آشکارسازی مستقیم برخی رادیکال‌های آزاد (مانند آنیون سوپراکسید و رادیکال هیدروکسیل) در محلول در دمای اتاق بسیار مشکل یا غیرممکن است [۲]. به تله‌اندازی اسپینی<sup>۱۲</sup> ESR ابزاری ارزشمند در مطالعه رادیکال‌های آزاد گذرا<sup>۱۳</sup> است [۳]. به تله‌اندازی اسپینی روشه است که در اواخر دهه ۱۹۶۰ توسعه یافت و طی آن، یک نیترون<sup>۱۴</sup> یا ترکیب دارای نیتروسیل<sup>۱۵</sup> (یک تله اسپین) با رادیکال آزاد هدف، واکنش

1 - Reactive oxygen species

2- Oxidative stress

3 - Redox-regulated functions

4- Apoptosis

5- S-containing groups

6- Inflammation

7- Electron-spin-resonance

8 - Hydroxyl radical

9- Superoxide anion radical

10- Singlet oxygen

11- Hydrogen peroxide

12- Spin trapping

13- Transient free radicals

14- Nitrone

15 - Nitroso Compound

می‌دهد تا یک رادیکال آزاد پایدار و قابل تشخیص (محصولات افزایشی<sup>۱</sup> اسپین) شکل بگیرد و به وسیله طیف‌سنجدی ESR آشکارسازی شود.

محصولات افزایشی اسپینی به صورت مستقیم به وسیله طیف‌سنجد ESR قابل مشاهده هستند. طیف‌های ESR این محصولات افزایشی اسپینی منحصر به فرد بوده و اثر انگشتی برای حضور ROS محسوب می‌شوند.

این استاندارد، روش‌های آشکارسازی به وسیله ESR روی محصول افزایشی هیدروکسیل ۵- دی‌متیل-۱-پیرولین- N- اکسید (DMPO)، محصول افزایشی سوپراکسید ۵- ترت- بوتوکسی کربنیل- ۵- متیل- ۱- پیرولین- N- اکسید (BMPO) و تشکیل محصول افزایشی اکسیژن منفرد، ۲، ۵، ۵- تترامتیل- ۳- پیرولین- ۳- کربوکس‌آمید (TPC) از نانومواد اکسید فلزی را تعیین می‌کند. این استاندارد روشی برای تشخیص تولید ROS روی نانومواد اکسید فلزی در شرایط آزاد یاخته فراهم می‌کند. این روش ممکن است اطلاعات ارزشمندی برای پیش‌بینی سمیت یاخته‌ای ROS- واسطه<sup>۲</sup> بدون نیاز به بررسی سمیت یاخته‌ای در فاز سنجش فیزیکی‌شیمیایی ارائه دهد.

---

1- Adducts  
2 - ROS-mediated

## فناوری نانو- تشدید اسپین الکترون (ESR) به عنوان روشی برای اندازه‌گیری گونه‌های اکسیژن واکنشگر (ROS) تولیدشده به وسیله نانومواد اکسید فلزی

### ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای آشکارسازی ROS ( $\text{O}_2^{\cdot}, \text{OH}^{\cdot}$ ) تولیدشده به وسیله نانومواد اکسید فلزی در محلول آبی با گونه‌های اکسیژن واکنشگر- عامل به تلهاندازی اسپینی ویژه به وسیله ESR است، ولی این استاندارد روش‌های ESR را که از عامل به تلهاندازی اسپینی استفاده نمی‌کنند، شامل نمی‌شود.

### ۲ مراجع الزامی

هیچ مرجع الزامی برای این استاندارد وجود ندارد.

### ۳ اصطلاحات، تعاریف و کوتاه‌نوشت‌ها

در این استاندارد، اصطلاحات، تعاریف و کوتاه‌نوشت‌های زیر به کار می‌روند:

سازمان‌های ISO و IEC پایگاه‌های داده‌ها مربوط به اصطلاحات را که برای استانداردسازی استفاده می‌شود نگهداری می‌کنند، آدرس‌های آن‌ها در زیر آمده‌است:

<http://www.electropedia.org/> ، موجود در IEC Electropedia —

— سامانه برشط ISO، موجود در <http://www.iso.org/obp>

#### ۱-۳ اصطلاحات و تعاریف

۱-۱-۳

نانوماد

#### nanomaterial

ماده‌ای که هر بعد خارجی آن نانومقیاس است یا ساختار داخلی یا ساختار سطحی آن نانومقیاس است.  
یادآوری ۱- این اصطلاح عمومی شامل نانوشیء و ماده نانوساختار است.  
یادآوری ۲- نانوماده مهندسی شده، نانوماده ساخته شده و نانوماده تصادفی نیز مشاهده شوند.  
[ منبع: برگرفته از زیربند ۴-۲ استاندارد ملی ایران- ایزو شماره: ۱۸۰۰۴ ]

۲-۱-۳

آزمایش

### test sample

ماده، افزاره<sup>۱</sup>، بخشی از افزاره، جزء، محصول استخراجی یا بخشی از آن که در معرض سنجش یا آزمون شیمیایی یا زیست‌شناسی قرار دارد.

[منبع: برگرفته از زیربند ۵-۳ استاندارد ISO/TS 10993-5:2009]

۳-۱-۳

کنترل مبنا صفر

### zero baseline control

معادل کنترل مثبت که در آن هیچ رادیکالی آشکار نمی‌شود.

یادآوری ۱- به عنوان مثال، کنترل مبنا صفر برای کنترل مثبت واکنش فنتون<sup>۲</sup>،  $H_2O_2$  و BMPO در غیاب آهن است؛ برای سامانه هیپوکسانتین-زانتین اکسیداز<sup>۳</sup> (HX-XO)، در غیاب HX-XO، هیپوکسانتین<sup>۴</sup> و DMPO خواهد بود؛ برای حساسیت نوری رزینگال<sup>۵</sup>، رزینگال و TPC در غیاب نور خواهد بود.

۴-۱-۳

کنترل مثبت

### positive control

ماده یا جسم به خوبی مشخصه‌یابی شده، هنگامی که با روش آزمون خاصی ارزیابی می‌شود، شایستگی سامانه آزمون برای دستیابی به یک پاسخ مثبت یا واکنشی را به صورت مناسب و تکرارپذیر نشان می‌دهد.

[منبع: ISO/TS 10993-12:2012, 3.12]

---

1 - Device

2 - Fenton reaction

3- Hypoxanthine-xanthine oxidase

4- Hypoxanthine

5 - Rose bengal photosensitization

### ۲-۳ کوتاه‌نوشت‌ها

ROS	Reactive Oxygen Species	گونه‌های اکسیژن واکنشگر
ESR	Electron Spin Resonance	تشدید اسپین الکترون
DMPO	5,5-dimethyl-1-pyrroline-N-oxide	-N- ۵- دی‌متیل-۱- پیرولین- اکسید
BMPO	5-tert-butoxycarbonyl-5-methyl-1-pyrroline-N-oxide	-۵-ترت- بوتوکسی‌کربنیل-۵-متیل- پیرولین- N- اکسید
TPC	2,2,5,5- tetramethyl-3-pyrroline- 3-carboxamide	-۳- ۲، ۵- تترامتیل- ۳- پیرولین- کربوکس‌آمید
DTPA	diethylenetriaminepentaacetic acid	اسید دی‌اتیلن‌تری‌آمین پنتا‌استیک اسید
OH <sup>•</sup>	hydroxyl radical	رادیکال هیدروکسیل
OH <sup>-</sup>	hydroxide ion	یون هیدروکسید
O <sub>2</sub> <sup>•</sup>	superoxide anion radical	رادیکال آنیون سوپراکسید
<sup>1</sup> O <sub>2</sub> <sup>••</sup>	singlet oxygen	اکسیژن منفرد
TEMPOL	4-hydroxyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl	-۶- هیدروکسیل- ۲، ۶- تترامتیل پیپریدین- ۱- اکسیل

### ۴ اصول

#### ۱-۴ کلیات

در اغلب اتم‌ها و مولکول‌ها، الکترون‌ها جفت هستند. الکترون‌های جفت‌شده سیگنال ESR نمی‌دهند در حالی که اتم‌ها و مولکول‌ها با الکترون‌های جفت‌نشده یک سیگنال ESR می‌دهند. زمانی که یک اتم یا مولکول با یک الکtron جفت‌نشده در میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد، اسپین الکترون جفت‌نشده می‌تواند هم‌جهت یا خلاف جهت میدان تنظیم شود. این دو جهت اسپین الکترونی انرژی‌های متفاوتی دارند. کاربرد

میدان مغناطیسی در یک الکترون جفت‌نشده، حذف حالت‌های اسپینی تبھگن<sup>۱</sup> آن است. طیف‌سنجدی ESR جذب تابش ریزموچ مرتبط با گذار بین این دو حالت اسپینی غیرتبھگن<sup>۲</sup> را اندازه‌گیری می‌کند [4].

#### ۲-۴ روش به تله‌اندازی اسپینی

##### ۱-۲-۴ کلیات

در طیف‌سنجدی ESR به تله‌اندازی اسپینی برای آشکارسازی و شناسایی رادیکال‌های آزاد با عمر کوتاه استفاده می‌شود. به‌طور ایده‌آل، محصول افزایشی شکل گرفته بین یک عامل به‌تله‌اندازی اسپینی و رادیکال آزاد دارای مشخصه طیفی ESR بوده و ویژه آن رادیکال آزاد است. مطالعات پیشرفته ESR با به‌کارگیری عامل‌های تله-اسپینی برای تشخیص انواع متفاوت ROS پذیرفته شده‌است.

#### ۲-۲-۴ DMPO تله

تله DMPO مزایای مهمی نسبت به دیگر تله‌های اسپین نیترون دارد. به ویژه، برای شناسایی رادیکال‌های اکسیژن محور، به‌طور مثال آنیون سوپراکسید و رادیکال‌های هیدروکسیل بسیار مفید هستند. محصول افزایشی اسپینی شکل گرفته بین تله DMPO و رادیکال هیدروکسیل، یک سیگنال ESR چهار بخشی با نسبت شدت ۱:۱:۲:۲ و تقسیم فوق‌ظریف<sup>۳</sup>  $a_N$  و  $a_H$  مساوی و برابر با  $1/49$  mT تا  $1/5$  mT دارد که با محصول افزایشی DMPO-OH سازگار است [5].

#### ۳-۲-۴ BMPO تله

تله BMPO برای آشکارسازی برون‌تنی و درون‌تنی ویژه رادیکال‌های هیدروکسیل و آنیون‌های سوپراکسید با عمر کوتاه با شکل گیری محصولات افزایشی قابل‌تشخیص سنجش‌پذیر به‌وسیله طیف‌سنجدی ESR مناسب است [6]. دیگر تله‌های اسپینی نیترون، مانند تله DMPO، به آسانی بین رادیکال هیدروکسیل و سوپراکسید تمایز قائل نمی‌شوند زیرا واپاشی<sup>۴</sup> خودبه‌خودی محصول افزایشی سوپراکسید DMPO ( $t_{1/2}$  از  $1/9$  تا  $1/3$ ) به محصول افزایشی هیدروکسیل DMPO اتفاق می‌افتد. محصول افزایشی سوپراکسید BMPO به محصول افزایشی هیدروکسیل واپاشیده نمی‌شود و نیم‌عمر خیلی طولانی‌تری دارد ( $t_{1/2}$  از  $8/5$  تا  $15/7$ ) [7]. محصول افزایشی سوپراکسید BMPO با  $a_N = 1/34$  mT و  $a_H = 1/18$  mT منطبق است [8] [9].

1 - Degenerate

2 - Non- degenerate

3 - Hyperfine splitting

4 - Decay

#### ۴-۲-۴ تله TPC

تله TPC حساسیت و گستره دینامیکی مناسبی برای آشکارسازی تشکیل اکسیژن منفرد دارد [10]. طیف محصول افزایشی اکسیژن منفرد- TPC ، سیگنال سهتایی با شدت سیگنال ۱:۱:۱ نشان می‌دهد [11]. محصول افزایشی  $\text{TPC}/^1\text{O}_2$  یک شکاف فوق‌ظریف  $\text{mT} = ۰/۱۷۲ \text{ a}_{\text{N}}$  دارد [12].

**یادآوری ۱**- ثوابت جفت‌شدگی فوق‌ظریف هسته‌های مغناطیسی ( $a_i$ = شکاف فوق‌ظریف طیف،  $a_i$  که در آن  $i$  نوع هسته‌ها، به‌طور مثال  $^{14}\text{N}$ ،  $^{13}\text{C}$ ،  $^1\text{H}$ ) و الگوی یک طیف ESR شامل اطلاعاتی درباره ساختار و هندسه چنین رادیکال‌هایی هستند.

**یادآوری ۲**- پنهانی خط طیفی، مشخصه شرایط تشیدید جذب بسامد- انرژی است [13].

#### ۴-۳ کنترل مثبت برای تولید رادیکال‌های آزاد

واکنش فنتون، سامانه هیپوزانتین- زانتین اکسیداز (HX-XO) و حساسیت به نور رز بنگال سامانه‌هایی به خوبی مشخصه‌یابی‌شده‌ای هستند که می‌توانند به ترتیب رادیکال هیدروکسیل، آنیون‌های سوپراکسید و اکسیژن منفرد تولید کنند. این سامانه‌ها، مناسب بودن عامل‌های به‌تله‌اندازی اسپینی را نشان می‌دهند که منجر به الگوهای سیگنال ESR تکرارپذیر متعلق به محصولات افزایشی اسپینی می‌شوند؛ مانند نسبت شدت شکاف فوق‌ظریف.

#### ۱-۳-۴ واکنش فنتون [14]

یون‌های فلز واسطه می‌توانند  $\text{H}_2\text{O}_2$  را فعال سازند تا رادیکال‌های هیدروکسیلی که اکسیده‌های قوی هستند را شکل دهند. این سامانه واکنش فنتون نامیده می‌شود. آهن (II) (یون فروس<sup>1</sup>) به‌وسیله هیدروژن پراکسید اکسیده می‌شود تا آهن (III) (یون فریک<sup>2</sup>، یک رادیکال هیدروکسیل و آنیون هیدروکسیل (واکنش ۱) تولید شود. رادیکال هیدروکسیل تولیدشده در واکنش فنتون ممکن است توسط DMPO به تله افتد تا محصول افزایشی اسپینی، DMPO/OH حاصل شود (واکنش ۲).



#### ۲-۳-۴ سامانه هیپوزانتین- زانتین اکسیداز [15]

سامانه هیپوزانتین- زانتین اکسیداز، (HX-XO) سامانه‌ای است که به خوبی مشخصه‌یابی شده‌است که می‌تواند آنیون‌های سوپراکسید را تولید کند (واکنش ۳ و واکنش ۴). آنیون سوپراکسید می‌تواند به‌وسیله BMPO به تله افتاده و محصول افزایشی اسپینی OOH/BMPO را تشکیل دهد (واکنش ۵).



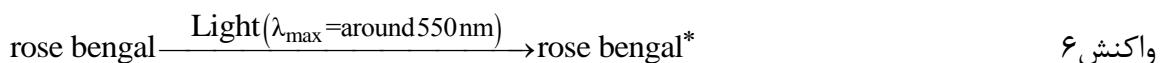
1- Ferrous ion

2- Ferric ion



### ۳-۳-۴ حساسیت به نور رز بنگال [16][17]

رز بنگال به عنوان حساس‌کننده نوری برای تولید اکسیژن منفرد شناخته می‌شود. هنگام برانگیختگی نوری، رز بنگال انرژی خود را به اکسیژن مولد اکسیژن منفرد منتقل می‌کند (واکنش ۶ و واکنش ۷). سپس TPC با به تله انداختن اکسیژن منفرد می‌تواند تشکیل محصول افزایشی  $\text{O}_2^1/\text{TPC}$  را بدهد (واکنش ۸).



## ۵ واکنشگرهای

صرفاً از واکنشگرهای با درجه تجزیه‌ای<sup>۱</sup> شناسایی شده و فقط از آب مقطراً یا آب با خلوص معادل استفاده کنید.

### ۱-۵ عامل اسپین-تله

به عنوان مثال، TPC و BMPO و DMPO

### ۲-۵ واکنشگرهای کنترل مثبت

برای نمونه،  $\text{FeSO}_4$ ,  $\text{H}_2\text{O}_2$ , بافر فسفات (pH ۷/۴)، اسید دی اتیلن تری آمین پنتا استیک اسید (DTPA) یا رزین تبادل یون چنگالنده<sup>۲</sup>، هیپوزانتین، زانتین اکسیداز، رز بنگال.

### ۳-۵ آب یون‌زدایی شده ( $18/2 \text{ M}\Omega$ در $25^\circ\text{C}$ )

### ۴-۵ نمونه استاندارد برای محاسبه اسپینی

به عنوان مثال، TEMPOL

1 - Analytical grade

2 - Chelating ion

## ۶ دستگاه‌ها

دستگاه آزمایشگاهی معمولی مورد نیاز است، بهویژه، موارد زیر:

۱-۶ ترازوی آزمایشگاهی.

۲-۶ لوله سانتریفیوژ  $1/5$  میلی‌لیتر.

۳-۶ پیپت‌ها، با حجم  $\mu\text{l}$   $10$  تا  $1000$ .

۴-۶ سوزن‌های پیپت<sup>۱</sup>، برای حجم  $\mu\text{l}$   $10$  تا  $1000$ .

۵-۶ همزن گردابه‌ای.

۶-۶ سانتریفیوژ، برای لوله سانتریفیوژ  $ml$   $1/5$ .

۷-۶ سل نمونه (سل نمونه مسطح یا لوله نمونه شبهموین نازک)، برای نمونه‌های محلول‌های آبی؛ متشکل از کوارتز (سیلیکون دی‌اکسید خالص،  $\text{SiO}_2$ ).

۸-۶ منبع نوری،  $\lambda_{\text{max}}$  حدود  $550$  نانومتر.

۹-۶ طیف‌سنج تشدید اسپین الکترون، ESR.

## ۷ نمونه‌برداری

۱-۷ آماده‌سازی آزمایه (تعلیقه نانوماده اکسید فلز)

نانوماده اکسید فلز به صورت تازه در آب یون‌زدایی شده آماده شده و فوراً در یک همزن گردابه‌ای یا با پیپت‌کردن <sup>۲</sup> همزنده می‌شود. تقریباً  $1\text{m}\text{l}$   $500$  برای هر نمونه لازم است. با همزن گردابه‌ای یا کشیدن ماده بهوسیله پیپت‌کردن به خوبی مخلوط شود. سونیک‌کردن <sup>۳</sup> نباید انجام شود زیرا در طی فرآیند سونیک‌کردن رادیکال‌ها می‌تواند تولید شوند [18]. به زیربند ۱-۸ و استاندارد OECD [19] مراجعه شود.

انواع و مقادیر گونه اکسیژن واکنشگر ROS تولیدشده از نانوماد بر اساس نوع ماده می‌تواند تغییر کند. توصیه می‌شود غلظت نمونه نانوماد به صورت تجربی تعیین شود. مقادیر گونه اکسیژن واکنشگر، ROS تولیدی از نانوماد با غلظت یکسان بر اساس نوع گونه اکسیژن واکنشگر مقایسه شود. به زیربند ۹-۳-۹ مراجعه شود.

1 - Pippette tips

2- Pipetting

3- Sonicate

## ۲-۷ آماده‌سازی محلول برای تولید رادیکال هیدروکسیل

### ۱-۲-۷ $\text{FeSO}_4$ محلول

برای ساخت محلول با غلظت  $1\text{ mM}$   $\text{FeSO}_4$  را در آب یون‌زدایی شده رقیق کنید. برای هر نمونه دقیقاً  $1\text{ ml}$  ۵۰ مورد نیاز است. فقط از محلول  $\text{FeSO}_4$  که به تازگی آماده شده است، استفاده شود.

### ۲-۲-۷ $\text{H}_2\text{O}_2$ محلول

برای ساخت محلول با غلظت  $1\text{ mM}$   $\text{H}_2\text{O}_2$  را در آب یون‌زدایی شده رقیق کنید. برای هر نمونه دقیقاً  $1\text{ ml}$  ۵۰ مورد نیاز است. توصیه می‌شود از محلول‌های  $\text{H}_2\text{O}_2$  که به تازگی آماده شده است، استفاده شود.

## ۳-۷ آماده‌سازی محلول برای تولید رادیکال آنیون سوپراکسید

### ۱-۳-۷ بافر فسفات

محلول بافر فسفات ( $100\text{ mM}$ ,  $\text{pH} 7/4$ ) را در آب یون‌زدایی شده که یون‌های فلزات واسطه از آن خارج شده است، آماده کنید. برای هر نمونه دقیقاً  $1\text{ ml}$  ۷۰ مورد نیاز است. برای خارج نمودن یون‌های فلزات واسطه، به یادآوری ۱ یا یادآوری ۲ مراجعه شود.

یادآوری ۱- ترکیب DTPA برای حذف اکسایش ناخواسته (که ممکن است وجود داشته باشد) به وسیله مقادیر کم یون‌های فلزی آلوده استفاده می‌شود.

یادآوری ۲- رزین‌های تبادل یون چنگالنده، تبادل‌گرها یا چنگالنده‌هایی خاص هستند. یک محلول بافر فسفات را با استفاده از رزین تبادل یونی چنگالنده تهیه کنید [21] [22].

### ۲-۳-۷ محلول هیپوزانتین

هیپوزانتین را بافر فسفات  $100\text{ mM}$   $125\text{ }\mu\text{M}$  حل کنید تا غلظت  $100\text{ }\mu\text{l}$  حاصل شود. برای هر نمونه دقیقاً  $1\text{ ml}$  ۱۰۰ لازم است.

### ۳-۳-۷ محلول زانتین اکسیداز

زانتین اکسیداز را در بافر فسفات  $100\text{ mM}$   $100\text{ }\mu\text{l}$  حل کنید تا غلظت  $100\text{ }\mu\text{l}$  واحد  $125\text{ }\mu\text{M}$  حاصل شود. دقیقاً  $1\text{ ml}$  برای هر نمونه لازم است. توصیه می‌شود محلول‌های زانتین اکسیدازی که به تازگی تهیه شده‌اند، استفاده شده و در دمای  $2^{\circ}\text{C}$  تا  $8^{\circ}\text{C}$  نگهداری شود.

## ۴-۷ آماده‌سازی محلول برای تولید اکسیژن منفرد

رز بنگال را در آب یون‌زدایی شده حل کنید تا غلظت  $100\text{ }\mu\text{M}$   $50\text{ }\mu\text{l}$  برای هر نمونه مورد نیاز است. از قرار گرفتن در مقابل نور حفظ شود.

## ۵-۷ آماده‌سازی عامل به تله‌اندازی اسپینی

### ۱-۵-۷ کلیات

عوامل به تله‌اندازی اسپینی شامل ناخالصی‌های پارامغناطیسی هستند که سبب پس‌زمینه‌های زیاد و سیگنال‌های نوفه‌ای می‌شوند. از عوامل به تله‌اندازی اسپینی با خلوص بسیار زیاد استفاده شود و آزمایش کنترلی انجام شود که در آن همه عوامل به تله‌اندازی اسپینی نانومواد حذف شده باشد تا سیگنال ESR تولید شود. عوامل به تله‌اندازی اسپینی با سیگنال‌های نوفه‌ای نیازمند فرآیند پیش خالص‌سازی همچون زغال چوب فعال شده هستند.

### ۲-۵-۷ محلول پایه<sup>۱</sup> DMPO

ترکیب DMPO را در آب یون‌زدایی شده حل کنید تا غلظت mM ۵۰۰ حاصل شود. برای هر نمونه دقیقاً  $100\text{ }\mu\text{l}$  مورد نیاز است. از DMPO با خلوص بسیار بالا ( $\geq 99\%$ ) استفاده کنید. در دمای  $20^{\circ}\text{C}$ - نگهداری و از نور و رطوبت محافظت کنید.

### ۳-۵-۷ محلول پایه BMPO

ترکیب BMPO را در آب یون‌زدایی شده حل کنید تا غلظت mM ۵۰۰ حاصل شود. برای هر نمونه دقیقاً  $100\text{ }\mu\text{l}$  مورد نیاز است. از BMPO با خلوص بسیار بالا ( $\geq 99\%$ ) استفاده کنید. در دمای  $20^{\circ}\text{C}$ - نگهداری و از نور و رطوبت محافظت کنید.

### ۴-۵-۷ محلول پایه TPC

ترکیب TPC را در آب یون‌زدایی شده حل کنید تا محلول mM ۴۰۰ حاصل شود. برای هر نمونه دقیقاً  $20\text{ }\mu\text{l}$  مورد نیاز است. از TPC با خلوص بسیار بالا ( $\geq 99\%$ ) استفاده کنید.

## ۶-۷ واکنش آزمایه و عامل به تله‌اندازی اسپینی

### ۱-۶-۷ کلیات

آزمایه و عامل به تله‌اندازی اسپینی را با همزدن گردابهای یا توسط پیپت‌کردن مخلوط کنید. سونیک نکنید زیرا سونیک‌کردن می‌تواند سبب تولید رادیکال‌ها شود [18]. به زیربند ۱-۸ مراجعه شود. نمونه‌برداری را در معرض نور انجام ندهید. رادیکال‌ها می‌توانند توسط نور تولید شوند [23]. یک واکنش مبنا صفر با تمام واکنشگرهای به تله‌اندازی اسپینی انجام شود. غلظت نهایی واکنشگر را طبق آنچه در جدول ۱ ارائه شده است، به کار برد.

### جدول ۱- غلظت نهایی واکنشگر

غلظت نهایی	
۵۰۰ mM	DMPO
۱۰ μM	FeSO <sub>4</sub>
۱۰۰ μM	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>
۵۰۰ mM	BMPO
۶۲۵ μM	هیپوزانتین
۶۲۵ μU/ml	زانتین اکسیداز
۱۰ mM	TPC
۲۵ μM	رز بنگال
۱۰ mM × ۱۰ <sup>-۳</sup> mM	TEMPOL

### ۲-۶-۷ واکنش DMPO

مقدار  $\mu\text{l}$  از محلول پایه DMPO ۵۰۰ mM را به  $\mu\text{l}$  ۴۵۰ از محلول نانوماده اکسید فلزی اضافه کرده و با همزدن گردابهای یا کشیدن توسط پیپت خوب مخلوط کنید.

### ۳-۶-۷ واکنش BMPO

مقدار  $\mu\text{l}$  ۵۰ از محلول پایه BMPO ۵۰۰ mM را به  $\mu\text{l}$  ۴۵۰ از محلول نانوماده اکسید فلزی اضافه کرده و با همزدن گردابهای یا پیپت کردن خوب مخلوط کنید.

### ۴-۶-۷ واکنش TPC

مقدار  $\mu\text{l}$  ۵۰ از محلول پایه TPC ۴۰ mM را به  $\mu\text{l}$  ۴۵۰ از محلول نانوماده اکسید فلزی اضافه کرده و با همزدن گردابهای یا پیپت کردن خوب مخلوط کنید.

### ۷-۷ واکنش کنترل مثبت و عامل به تله اندازی اسپینی

### ۱-۷-۷ تشکیل محصول افزایشی رادیکال (DMPO/OH) DMPO

۱-۱-۷-۷ مقدار  $\mu\text{l}$  ۱۴۰ آب یون زدایی شده را به میکرولوله<sup>۱</sup> اضافه کنید.

۷-۷-۲-۱ مقدار  $20\text{ }\mu\text{l}$  از محلول پایه  $500\text{ mM}$  DMPO به  $20\text{ }\mu\text{l}$  از  $1\text{ mM}$   $\text{FeSO}_4$  اضافه کنید.  
۷-۷-۲-۱ واکنش را با  $20\text{ }\mu\text{l}$  از  $1\text{ mM}$   $\text{H}_2\text{O}_2$  شروع کنید.

#### ۷-۷-۲ تشكيل محصول افزایشی رادیکال (BMPO/OOH)

۷-۷-۲-۱ مقدار  $20\text{ }\mu\text{l}$  از بافر فسفات  $100\text{ mM}$  ( $\text{pH } 7/4$ )  $100\text{ }\mu\text{M}$  DTPA به یک میکرولوله اضافه کنید.

۷-۷-۲-۲ مقدار  $20\text{ }\mu\text{l}$  از محلول پایه BMPO  $500\text{ mM}$  و  $20\text{ }\mu\text{l}$  از محلول پایه هیپوزانتین  $125\text{ mM}$  اضافه کنید.

۷-۷-۲-۳ واکنش را با  $10\text{ }\mu\text{l}$  زانتین اکسیداز  $\frac{\text{U}}{\text{ml}}$  شروع کنید.

#### ۷-۷-۳ تشكيل محصول افزایشی (TPC/ $^1\text{O}_2$ ) TPC

۷-۷-۳-۱ مقدار  $100\text{ }\mu\text{l}$  آب یون‌زدایی‌شده را به صفحات کشت ۹۶ چاهک<sup>۱</sup> اضافه کنید.

۷-۷-۳-۲ مقدار  $50\text{ }\mu\text{l}$  از محلول پایه TPC  $40\text{ mM}$  را به  $50\text{ }\mu\text{l}$  از رز بنگال  $100\text{ }\mu\text{M}$  اضافه کنید. هرچند زمان تابش‌دهی به منبع نور و فاصله بین نمونه و منبع نور وابسته است، اثبات شده است که زمان تابش‌دهی  $10$  دقیقه در بسیاری از موارد کافی است. بنابراین، توصیه می‌شود زمان تابش‌دهی بهینه به صورت آزمایشگاهی تعیین شود.

۷-۷-۳-۳ پس از تابش‌دهی، صفحه‌ها تا زمان اندازه‌گیری در اتاق تاریک و در دمای اتاق نگهداری شوند، اما زمان بین تابش‌دهی و گرفتن طیف تشیدید اسپین الکترونی خیلی کوتاه باشد.

#### ۸-۱ آماده‌سازی نمونه استاندارد برای محاسبه اسپین

۸-۱ ماده TEMPOL را در محلول بنزن حل کنید تا غلظت  $10^{-3}\text{ mM} \times 500\text{ }\mu\text{l}$  حاصل شود. دقیقاً  $10^{-3}\text{ mM} \times 10\text{ }\mu\text{l}$  مورد نیاز است.

یادآوری ۱- ماده TEMPOL در هر مولکول یک رادیکال نیتروکسید پایدار دارد. بنابراین، رادیکال TEMPOL می‌تواند به عنوان جستجوگر اسپین مناسب یا نمونه استاندارد استفاده شود.

یادآوری ۲- در  $10^{-3}\text{ mM} \times 10\text{ }\mu\text{l}$  TEMPOL، تعداد رادیکال برابر با  $10^{14}\text{ sp} \times 10^{20}\text{ sp}$  است [24].

## ۸ تداخل‌ها

### ۱-۸ نمونه‌برداری

اگر نانومواد رسانا باشند، افت توان ریزموچ حاصل می‌شود. برای جلوگیری از این موضوع، گزینه اول اندازه‌گیری در دمای بسیار پایین (K<sub>4</sub>) است تا رسانندگی نمونه کاهش یابد. در صورت استفاده از این روش، کمترین دمای ممکن سل نمونه را برای محلول‌های آبی بررسی کنید. گزینه دوم استفاده از روش‌های سانتریفیوژ نمودن یا صافش برای حذف نانومواد پس از واکنش با عامل به تله‌اندازی اسپینی است. اندازه روزنه صافی و شرایط سانتریفیوژ با اندازه و قابلیت پراکنش<sup>۱</sup> نانومواد تعیین شود. گزینه سوم روش تفریقی برای خارج کردن سیگنال ESR نامناسب نمونه‌ها با عملیات ریاضی است [25].

برای بازیینی ROS تولید شده از خود نانومواد، با سونیک کردن نانومواد را پراکنده نکنید زیرا با سونیک کردن رادیکال‌ها تولید می‌شوند [18]. در بسیاری از آزمون‌های سمتی باخته‌ای، روش سونیک کردن برای پراکنش نانومواد به‌طور گستردۀ استفاده می‌شود. بنابراین لازم است که شدت‌های سیگنال ESR قبل و بعد از پراکنش فرآصوتی نانومواد بازیینی شود. رادیکال‌ها می‌توانند به‌وسیله نور تولید شوند بنابراین حین نمونه‌برداری از نور محافظت شود [23] [26] [27].

**یادآوری ۱ - صافش**، عملیاتی فیزیکی برای جدا نمودن نانومواد از مایعات با قرار دادن غشایی است که از میان آن فقط مایع می‌تواند بگذرد. پس از صافش برای نمونه‌برداری ESR از این صافیده<sup>۲</sup> استفاده کنید.

**یادآوری ۲ - سانتریفیوژها** برای ایزوله کردن و جداسازی تعلیقه نانومواد استفاده می‌شوند. برای نمونه‌برداری ESR پس از سانتریفیوژ کردن از این روماند<sup>۳</sup> استفاده کنید.

**یادآوری ۳ - تفریق**، عملیاتی ریاضی است که عملیات خارج نمودن سیگنال ESR نمونه‌ها را از سیگنال آن‌ها پس از واکنش با عامل به تله‌اندازی اسپینی ارایه می‌دهد.

### ۲-۸ زمان نمونه‌برداری

تولید ROS فرآیندی پویا است که در آن میزان و انواع گونه ROS شکل‌گرفته معمولاً وابسته به زمان هستند. نیم‌عمر محصول افزایشی اسپین متغیر است. بنابراین، ضروری است که فوراً و در چند زمان پس از نمونه‌برداری اندازه‌گیری شود. توصیه می‌شود زمان بهینه برای شروع اندازه‌گیری‌های ESR پس از نمونه‌برداری به‌طور تجربی تعیین شود.

1- Dispersability

2- Filtrate

3 - Supernatant

## ۹ روش کار

### ۱-۹ کلیات

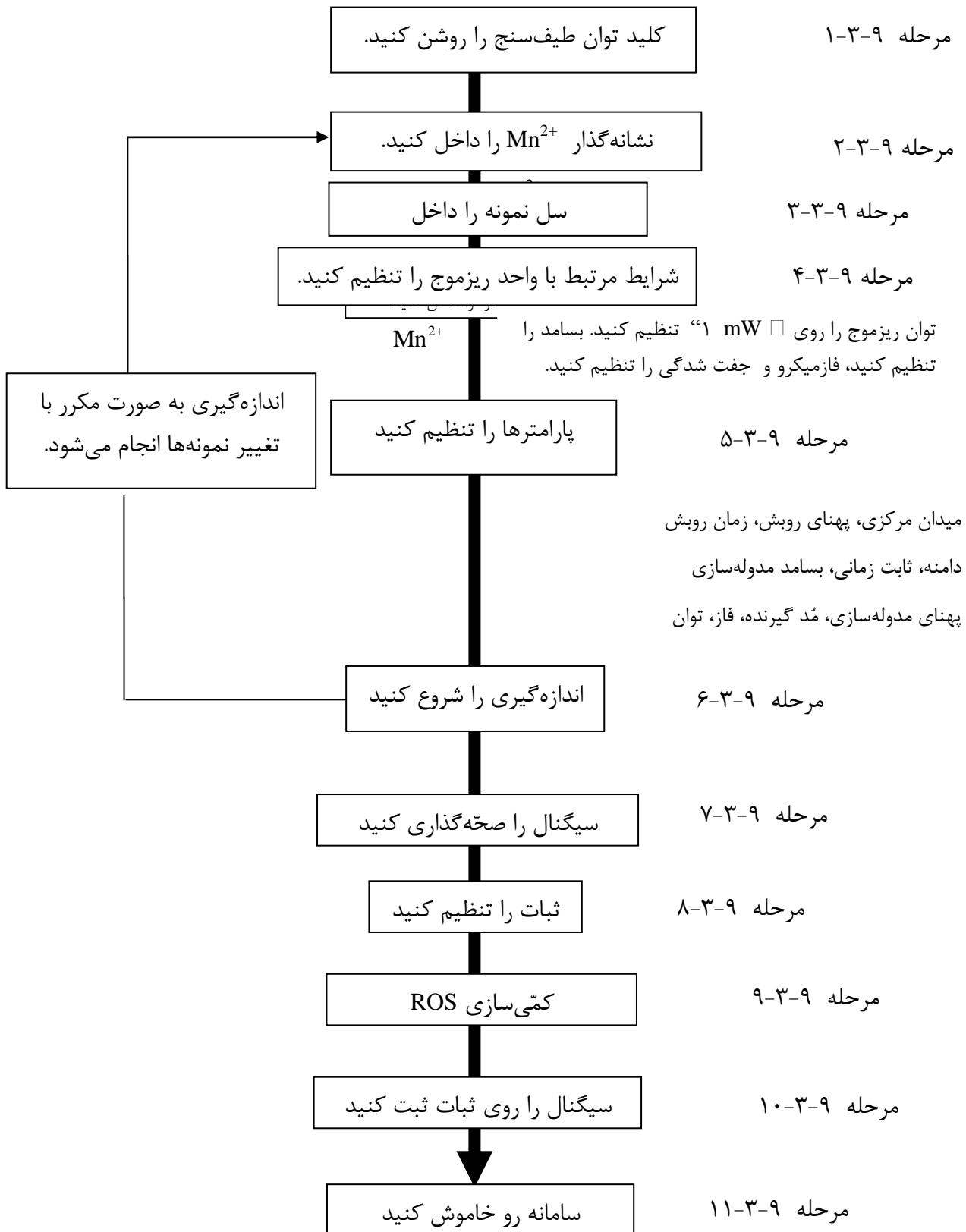
حساسیت روش به عوامل دستگاهی گوناگون همچون محفظه<sup>۱</sup>، نگهدارنده سل نمونه، پارامتر وغیره مرتبط است و دستگاه‌های مختلف می‌توانند تنظیمات متفاوتی داشته باشند. جدول ۲ مثال‌هایی از تنظیمات با پارامترهای ESR برای اندازه‌گیری‌ها را فراهم نموده است.

آن مراحلی که مربوط به طیفسنج ESR است با رجوع به دستورالعمل‌های عملیاتی برای طیفسنج ESR که مورد استفاده قرار گرفته‌اند، به بهترین صورت ارائه شده‌اند. شکل ۱ نمودار جریان کار (فلوچارت) اندازه‌گیری‌ها را نشان می‌دهد.

**جدول ۲- تنظیمات پارامترهای طیفسنج ESR برای اندازه‌گیری رادیکال هیدروکسیل، رادیکال یون منفی سوپراکسید و اکسیژن منفرد**

پارامترهای کanal سیگنال	پارامترهای ریزموج	پارامترهای میدان مغناطیسی
بسامد مدوله‌سازی	بسامد	میدان مرکزی
۱۰۰ KHz	۹ GHz - ۱۰ GHz	۳۲۰ mT - ۳۴۰ mT
پهنه‌ی مدوله‌سازی	توان	پهنه‌ی روبش
۰,۰۴ mT - ۰,۲۵ mT	۱۰ mW - ۴۰ mW	±۵ mT - ±۱۰ mT
دامنه	-	زمان روبش
۵۰-۳۰۰	-	۵ دقیقه- ۱ دقیقه
ثابت زمانی	-	-
۰,۰۳ s - ۰,۵ s	-	-
R مد	-	-
اول	-	-
فاز	-	-
۰°	-	-

1- Cavity



شکل ۱- مثالی از مراحل مورد نیاز برای به دست آوردن طیف ESR

## ۲-۹ تزریق نمونه

نمونه را با استفاده از عمل مویینگی یا تزریق با استفاده از خورانه (انژکتور<sup>۱</sup>، به داخل سل نمونه بکشید. از ایجاد حباب‌ها در طی فرآیند تزریق نمونه اجتناب شود.

پس از اتمام اندازه‌گیری، با چرخاندن پیچ بر روی آداپتور گازرزا، سل را از هر باقی‌ماندهای تخلیه کرده و آن را با آب یون‌زدایی شده، شستشو دهید. گازرزا و پاکسازی را چندین بار تکرار کنید. اگر مقداری آب در سل باقی بماند، سل را به صورت عمودی نگه داشته و آب داخل را با استفاده از کاغذ خشک کن در دهانه سل نمونه یا با لرزاندن ظرف خارج کنید سپس با استفاده از مکش، یک نمونه جدید را قرار دهید.

پس از واکنش‌های کنترل مثبت و واکنش‌های نمونه، اگر برخی از نمونه‌ها شامل یون‌های فلزی و نانومواد در سل باقی ماندند، توصیه می‌شود به طور کامل با آب اسیدی ( محلول هیدروکلریک اسید یا نیتریک اسید ۱٪ (۳۰٪) و آب یون‌زدایی شده به ترتیب بیان شده، شستشو شوند.

## ۳-۹ اندازه‌گیری ESR

۱-۳-۹ کلید طیف‌سنج را روشن کنید.

اجازه دهید آب خنک‌سازی جریان یابد.

اشیای فلزی را در اطراف دستگاه قرار ندهید.

۲-۳-۹ نشانه‌گذار  $Mn^{2+}$  را وارد کنید.

نشانه‌گذار  $Mn^{2+}$  در داخل محفظه قرار می‌گیرد.

یادآوری ۱- نشانه‌گذار ESR تضمین می‌کند که نتایج اندازه‌گیری می‌تواند به مقادیر مرجع مربوط باشد. علاوه بر این، از آن‌ها اغلب برای تعیین عدم قطعیت اندازه‌گیری و برای کالیبراسیون استفاده می‌شوند.

یادآوری ۲- طیف ESR ماده  $Mn^{2+}$  شامل شش خط بوده و بازه بین سومین (عامل g برابر ۲/۰۳۴) و چهارمین خط (عامل g برابر ۱/۹۸۱)  $mT \pm ۰/۰۱mT$  است [28]. بازه‌های بین سیگنال‌های دیگری به جز این دو، برای کالیبراسیون محور افقی (پهنه‌ای روبشی) را نمی‌توان استفاده کرد، زیرا آن‌ها طبق بسامد استفاده شده، تغییر می‌کنند.

۳-۳-۹ سل نمونه را وارد کنید.

۱-۳-۹ گرد و غبار، رطوبت و سایر آلاینده‌ها را از دیواره سل نمونه پاک کنید.

۲-۳-۹ توان ریزموچ را بر روی صفر میلی‌وات تنظیم کنید.

۳-۳-۹ سل نمونه را به درستی در مسیر قرار‌گیری در محفظه تشیدگر قرار دهید. توصیه می‌شود هر بار سل نمونه در موقعیت یکسانی در محفظه قرار گیرد. نوع محفظه می‌تواند تفاوت زیادی در میزان

حساسیت ایجاد کند. محفظه‌ها با عامل کیفیتشان (عامل  $Q$ )<sup>۱</sup> مشخصه‌یابی می‌شوند، که نشان می‌دهد چگونه محفظه انرژی ریزموج را به طور موثر ذخیره می‌کند. با افزایش عامل  $Q$ ، میزان حساسیت طیفسنج افزایش می‌یابد. آب در حالت مایع تابش ریزموج مورد استفاده برای اندازه‌گیری طیف ESR را به شدت جذب می‌کند. اگر محلول‌های آبی مورد آزمون قرار گیرند، توصیه می‌شود نمونه در یک سل تخت کوارتز به همراه قسمت نازکی از سل به صورت موازی با جهت میدان الکتریکی در محفظه قرار گیرد (عموماً به صورت موازی با جهت میدان مغناطیسی).

اطمینان حاصل کنید که نمونه به درستی در محفظه قرار گرفته است. توصیه می‌شود نمونه در مرکز محفظه قرار گیرد.

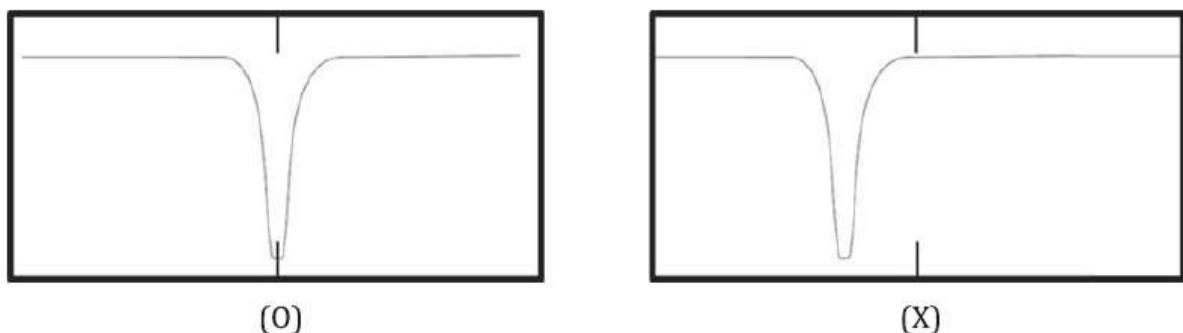
اطمینان حاصل کنید که قدرت ریزموج هر بار که نمونه‌ها را قرار داده یا خارج می‌کنید، روی صفر میلی‌وات تنظیم شده باشد.

**۴-۳-۹** شرایط مربوط به واحد ریزموج را تنظیم کنید.

**۱-۴-۳-۹** قدرت ریزموج را تا یک میلی‌وات تنظیم کنید.

**۲-۴-۳-۹** بسامد را تنظیم کنید.

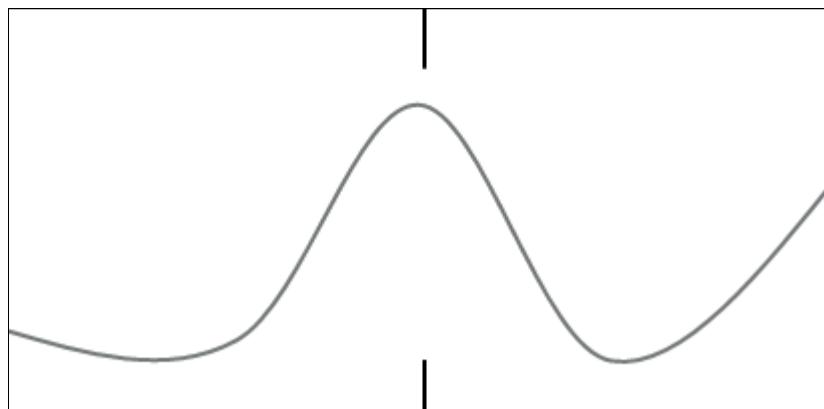
بسامد، نشان‌دهنده بسامد نوسان ریزموج است. بسامد را طوری تنظیم کنید تا فرورفتگی تشدید در مرکز قرار گیرد. شکل ۲ را مشاهده کنید.



شکل ۲- تنظیم بسامد

**۳-۴-۳-۹** فاز میکرو را تنظیم کنید.

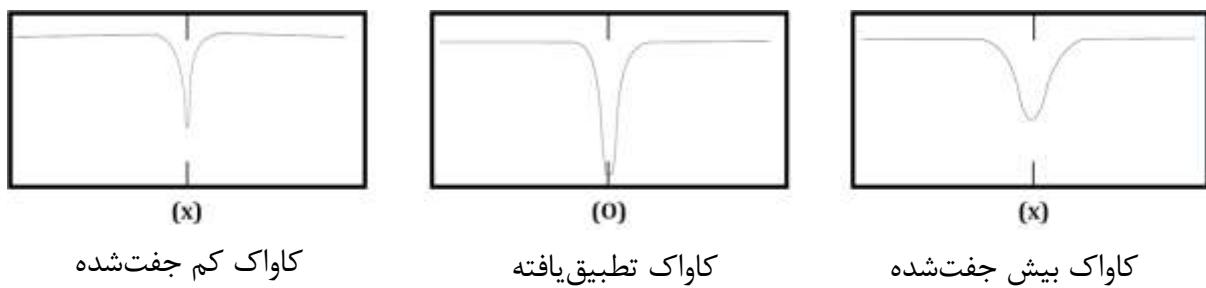
فاز میکرو بیانگر فاز ریزموج است. مقدار فاز ریزموج واحد ندارد. اگر فرورفتگی تشدید مانند شکل ۳ تغییر شکل داده باشد، فاز میکرو را طوری تنظیم کنید که شکل فرورفتگی همانند آنچه که در شکل ۲ (۰) نشانه‌گذاری شده است، تغییر یابد.



شکل ۳ - تغییر شکل فرورفتگی تشدید

#### ۴-۴-۳-۹ جفت‌شدگی را تنظیم کنید

این مهم‌ترین مرحله در دستیابی به طیف با کیفیت (بالا) EPR است. در اغلب موارد، تنظیم خودکار<sup>۱</sup> به خوبی کار خواهد کرد، اما برای بعضی از موارد، محفظه به صورت دستی تنظیم می‌شود. شکل ۴ را مشاهده کنید.



شکل ۴ - تنظیم درجه جفت‌شدگی (بدون واحد)

**یادآوری** - یک کاواک بیش جفت‌شده<sup>۲</sup> دارای عامل  $Q$  پایین‌تری خواهد بود که به حساسیت کمتر آن منتج می‌شود. این تاثیرات زمانی دیده می‌شوند که محلول‌های آبی یا نمونه‌های رسانا استفاده شوند. اگر رهیندی (امپدانس<sup>۳</sup>) کاواک و موج بر با یکدیگر منطبق نباشند، توان ریزموج عبوری در موجبر به طور جزئی بازتاب می‌شود. کل توان وارد محفظه نمی‌شود. امپدانس محفظه به‌وسیله جفت‌کننده<sup>۴</sup> با موجبر منطبق می‌شود.

- 
- 1 - Auto- tune
  - 2 - Overcoupled cavity
  - 3 - Impedance
  - 4 - Coupler

۵-۳-۹ پارامترها را تنظیم کنید.

به جدول ۲ مراجعه شود.

۵-۳-۹ ۱- میدان مرکزی:  $320 \text{ mT}$  تا  $340,000 \text{ mT}$ .

به مرکز میدان مغناطیسی به اختصار میدان مرکزی گفته می‌شود.

یادآوری - یک رهنمون در مشاهده محدوده میدان مغناطیسی، ۵ تا ۱۰ برابر پهنانی خط سیگنال است، اگرچه این با شکل خطوط تغییر می‌کند (لورنتسی، گاؤسی).

۵-۳-۹ ۲- پهنانی روبش ( $\pm$ ):  $5 \text{ mT}$  تا  $10 \text{ mT}$

پهنانی روبش بیانگر پهنانی روبشی میدان مغناطیسی است. در محدوده بین ۱ و  $1000 \text{ mT}$  متغیر بوده، اگر چه بهوسیله میدان مغناطیسی مرکزی پهنانی روبش محدود می‌شود.

۵-۳-۹ ۳- زمان روبش: ۱ دقیقه تا ۵ دقیقه

در محدوده ۱ تا  $100 \text{ mT}$  دقیقه متغیر است. هنگامی که زمان روبش بین ۲۰ ثانیه تا  $120 \text{ mT}$  دقیقه قرار دارد، ثبات با حرکت خود، پهنانی روبش را با شکل موج ESR که در نمودار رسم شده است، همزمان‌سازی می‌کند. زمانی که روبش سریع‌تر از ۱۰ ثانیه و یا کمتر باشد میله ثبات در مرکز ثابت می‌شود.

۵-۳-۹ ۴- دامنه:  $50 \text{ mT}$  تا  $300 \text{ mT}$

دامنه نشان‌دهنده بهره تقویت‌کننده<sup>۱</sup> بوده که در محدوده ۱ تا  $10000 \text{ mT}$  متغیر است.

بهترین نسبت سیگنال به نوفه (S/N) با یک تنظیم بهینه به دست می‌آید. تنظیم خیلی پایین منجر به نسبت سیگنال به نوفه بسیار پایین شده و با تنظیم بیش از حد بالا، طیفی به دست می‌آید که در آن قله و دره مشخص نیست.

۵-۳-۹ ۵- ثابت زمانی:  $0.03 \text{ s}$  تا  $0.5 \text{ s}$  ثانیه

ثبت زمانی، مدت زمان پاسخ تقویت‌کننده<sup>۲</sup> در حال قفل را نشان می‌دهد. زمان پاسخ طولانی‌تر باعث کمتر شدن نوفه می‌شود ولی پاسخ خوبی تلقی نمی‌شود.

ثبت زمانی براساس این که به چه ظرفیتی بخش‌های سیگنال از هم جدا می‌شوند، تنظیم می‌شود و توصیه می‌شود به دقت انتخاب شود. توصیه می‌شود در هنگام مشاهده جداسازی فوق‌ظریف، زمان اندازه‌گیری به اندازه کافی کند شود، در غیر این صورت سیگنال پاسخ خوبی نخواهد داد و شکل موج تغییر (شکل) خواهد کرد. همچنین اگر ثابت زمانی روی مقادیر بالا تنظیم شود که برای حذف نوفه مؤثر است، پاسخ سیگنال کنده‌تر خواهد بود و متعاقباً ثابت زمانی طولانی‌تر نیاز است. بنا بر آنچه ذکر شد، توصیه می‌شود، زمان روبش

1 - Amplifier

2 - Lock- in amplifier

که وابسته به شرایط و پیچیدگی سیگنال و ثابت زمانی است، در هر اندازه‌گیری به‌طور مجزا انتخاب شده و تنظیم شود.

### ۳-۹ فرکانس مدوله‌سازی: ۱۰۰ kHz

فرکانس مدوله‌سازی بیانگر فرکانس مدوله‌سازی میدان مغناطیسی است.

مدوله‌سازی میدان مغناطیسی برای دستگاه ESR به منظور مشاهده طیف ESR با حساسیت بالا ضروری است. شدت مدوله‌سازی میدان مغناطیسی به نسبت سیگنال به نوفه وابسته است و شدت سیگنال متناسب با افزایش در پهنه‌ی مدوله‌سازی افزایش می‌یابد، بنابراین حساسیت نیز افزایش می‌یابد.

### ۳-۹ پهنه‌ی مدوله‌سازی (یا دامنه مدوله‌سازی): ۰,۰۴ mT تا ۰,۲۵ mT

پهنه‌ی مدوله‌سازی، شدت مدوله‌سازی میدان مغناطیسی را نشان می‌دهد. در محدوده ۰,۰۰۰۲ تا ۲ متغیر بوده، اگرچه با بسامد مدوله‌سازی محدود می‌شود.

یادآوری - اگر پهنه‌ی مدوله‌سازی بسیار زیاد باشد (بیشتر از پهنه‌ی سیگنال EPR) سیگنال EPR ای که آشکارسازی شده‌است عریض‌تر شده و از شکل طبیعی خارج می‌شود. هرچند پهنه‌ی مدوله‌سازی کم نیز می‌تواند منجر به نسبت سیگنال به نوفه ضعیف و غیر قابل قبول برای سیگنال شود [29-32].

### ۳-۹ مد (حالت کاری) گیرنده: اولین

مشتق اول معمولی طیف جذبی ارائه خواهد شد. اگر طیف دارای نسبت سیگنال / نوفه خیلی خوبی باشد و همچنین در برخی نواحی تفکیک‌پذیری مطلوب‌تری داشته باشد، مشتق دوم طیف حاصل، می‌تواند مفید باشد.

### ۳-۹ فاز: صفر درجه

فاز، بیانگر فاز (تنظیمات ریز و درشت) تقویت‌کننده قفل‌شده است. به‌طور معمول روی صفر درجه تنظیم می‌شود.

### ۳-۹ توان: ۱ mW تا ۴۰ mW

توان ریزموچ را روی مقدار اندازه‌گیری تنظیم کنید.

توان خروجی ریزموچ مورد نیاز برای اندازه‌گیری، متناسب با هر نمونه مورد اندازه‌گیری متغیر خواهد بود و تنظیم آن ضروری است. با مشاهده سیگنال ESR در حالی که توان خروجی ریزموچ تغییر می‌کند، توان خروجی بهینه تعیین می‌شود. اگرچه شدت سیگنال متناسب با ریشه خروجی ریزموچ تغییر می‌کند که در بعضی نمونه‌ها با افزایش خروجی ریزموچ، اشباع شدت سیگنال و تغییر شکل موج مشاهده شده است. همواره خروجی ریزموچ‌ها (توان) را برای نمونه‌هایی که اشباع شده‌اند و همچنین نمونه‌هایی که ناشناخته هستند (چه اشباع باشند یا نباشند)، از کمترین مقدار شروع نموده و طی چند مرحله تا بیشینه مقدار افزایش

می‌دهند، در حالی که همواره شدت سیگنال و تغییر شکل موج مورد بررسی قرار می‌گیرد. تنظیم توان حین آزمایش پایه انجام شده و برای آزمایش‌های بعدی از همان مقادیر استفاده می‌شود.

۶-۳-۹ اندازه‌گیری را شروع کنید.

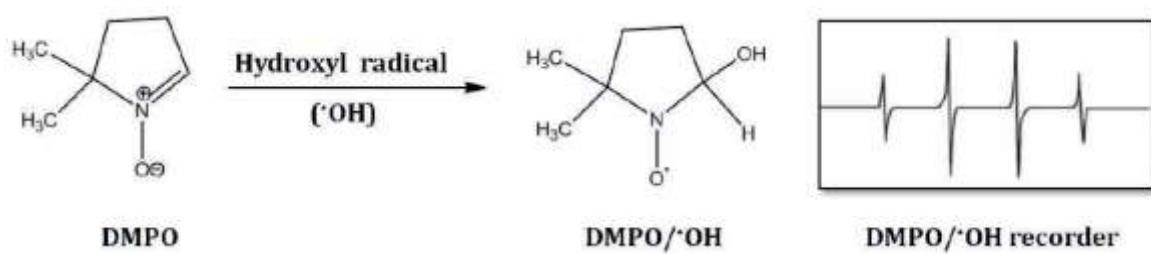
۷-۳-۹ سیگنال را صحّه‌گذاری کنید.

اگر سیگنال در مرکز پرده واقع نشده باشد و یا کلاً روی پرده قرار نگرفته باشد، سیگنال را روی مرکز تنظیم کنید.

۸-۳-۹ ثبات را تنظیم کنید.

۱-۸-۳-۹ ۱-تشکیل  $\text{DMPO}/\text{OH}$  به‌وسیله رادیکال هیدروکسیل [33] [34].

به شکل ۵ مراجعه شود.



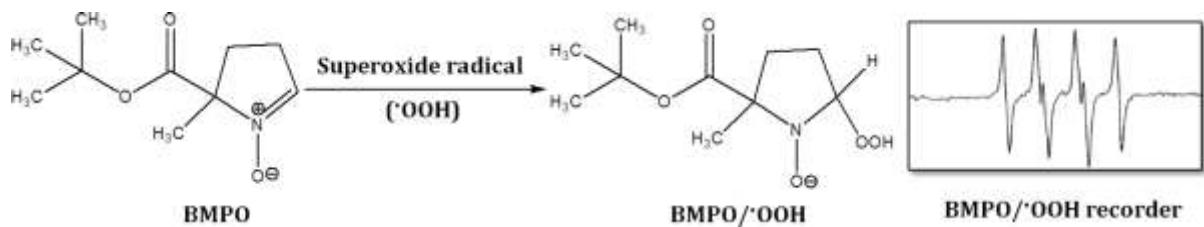
یادآوری ۱- سیگنال چهاربخشی با نسبت شدت ۱:۲:۲:۱

یادآوری ۲- در داخل آب یون‌زدایی شده  $a_{\text{H}} = a_{\text{N}} = 14/9$  G تا  $15/0$  G

شکل ۵- تشکیل محصول افزایشی  $(\text{DMPO}/\text{OH}) \text{ DMPO}$

۲-۸-۳-۹ ۲-تشکیل  $\text{BMPO}/\text{OOH}$  به‌وسیله رادیکال آنیون سوپراکسید [9], [35]

به شکل ۶ مراجعه شود.

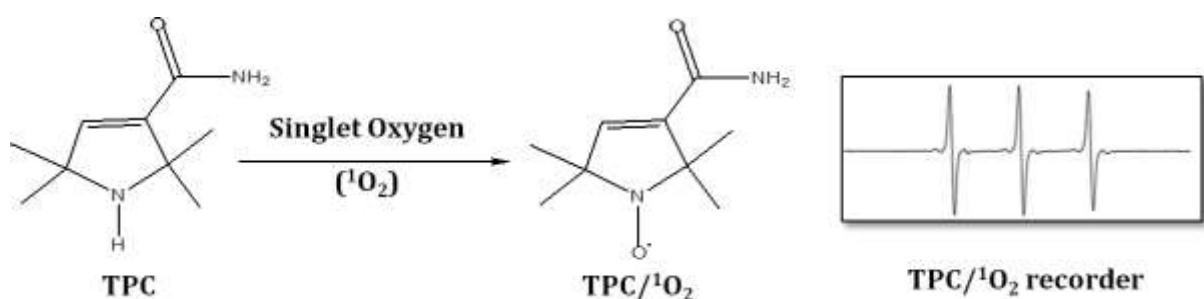


یادآوری - در بافر فسفات:  $a_N = 13.4 \text{ G}$  و  $a_H = 11.8 \text{ G}$

شکل ۶ - تشکیل محصول افزایشی رادیکال (BMPO/OOH) BMPO

### ۳-۸-۳-۹ TPC/ $^1\text{O}_2$ تشکیل به وسیله اکسیژن منفرد [10].

به شکل ۷ مراجعه شود.

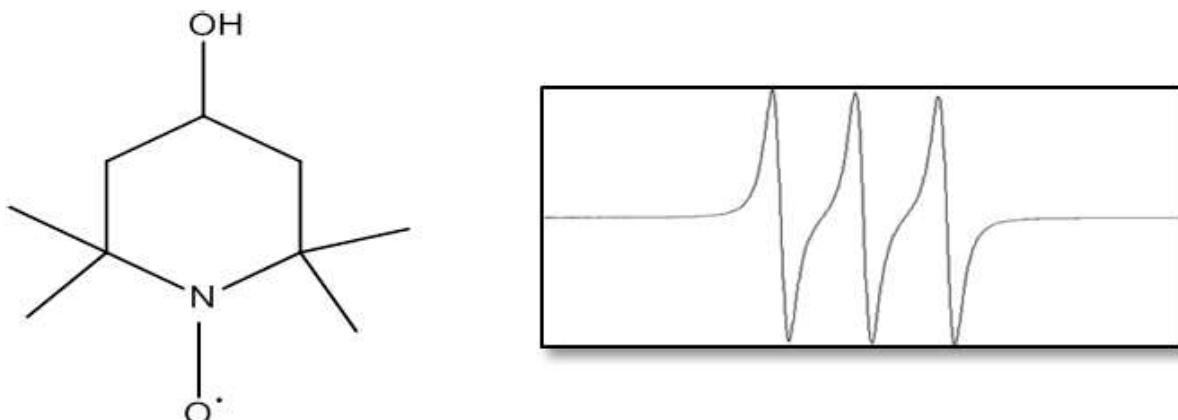


یادآوری - سیگنال سه گانه با نسبت شدت ۱:۱:۱

شکل ۷ - تشکیل محصولات افزایشی رادیکال TPC ( $^1\text{O}_2$ ) TPC

### ۴-۸-۳-۹ استاندارد TEMPOL [36]

به شکل ۸ مراجعه شود.



**TEMPOL**

### TEMPOL recorder

یادآوری ۱- سیگنال سه‌گانه با نسبت شدت ۱:۱:۱

یادآوری ۲- در آب یون‌زدایی شده  $a_N$  برابر  $16.8 \text{ G}$

شکل ۸ - استاندارد TEMPOL

۹-۳-۹ مقدار ROS را با استفاده از رابطه ۱ کمی‌سازی کنید.

$$X = (B/A) \times (D/C) \times (3.0sp \times 10^{14}sp) \quad (1)$$

که در آن

A بیانگر مساحت قله جذب با یک نمونه استاندارد است  $10^{-3} \text{ mM} \times 10^{-3} \text{ mM}$ .

B بیانگر مساحت قله جذب با یک نمونه آزمون است.

C بیانگر مساحت قله جذب نشانه‌گذار  $\text{Mn}^{2+}$  با یک نمونه استاندارد است.

D بیانگر مساحت قله جذب نشانه‌گذار  $\text{Mn}^{2+}$  با آزمایه است.

X بیانگر تعداد رادیکال آزمایه است.

Sp اسپین است.

غله‌های رادیکال آزمایه (نانومواد) به‌وسیله مقایسه با مساحت قله جذب نمونه‌ها با یک نمونه استاندارد (TEMPOL) تعیین می‌شود. تعداد رادیکال  $10^{-3}sp \times 10^{-3}sp \times 10^{-3} \text{ mM} \times 10^{-3} \text{ mM}$  در  $10^{-3} \text{ mM}$  است. توصیه می‌شود نمونه استاندارد و آزمایه به ترتیب و در شرایطی مورد اندازه‌گیری قرار گیرند که پارامترهای طیف ESR (به جدول ۲ مراجعه شود) یکسان تنظیم شده باشند. کمی‌سازی‌ها با استفاده از مساحت قله جذب نشانه‌گذار  $\text{Mn}^{2+}$  و سیگنال با استفاده از انتگرال دوگانه طیف ESR تعیین و محاسبه می‌شود [38]. تعداد رادیکال آزمایه می‌تواند به‌وسیله مقایسه با مساحت نسبی نمونه‌های استاندارد محاسبه شود. [37].

یادآوری- روش ESR دارای حد آشکارسازی تقریباً  $1 \text{ nmol L}^{-1}$  است ( $10^{-9} \text{ M}$ ) [39] [40].

۹-۳-۹ سیگنال را روی ثبات ثبت کنید.

۱۰-۳-۹ سیستم را خاموش کنید.

۱۱-۳-۹ توان ریزموج را روی صفر میلیوات تنظیم کنید.

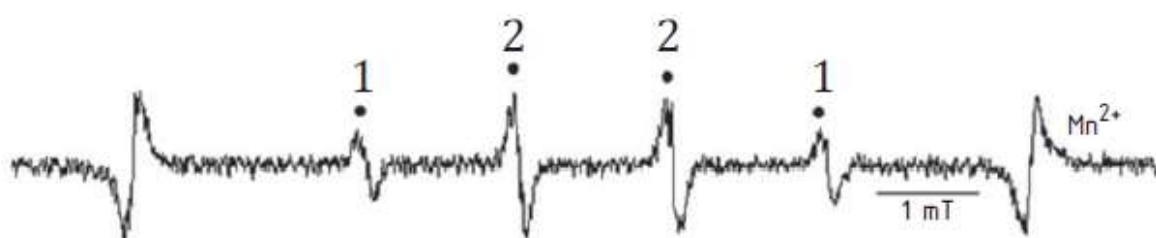
۱۲-۳-۹ خروج را انتخاب کنید.

۱۳-۳-۹ دکمه روشن و خاموش طیفسنج را خاموش کنید.

#### ۱۰ مثال‌هایی از نتایج

**DMPO/OH ۱-۱۰**

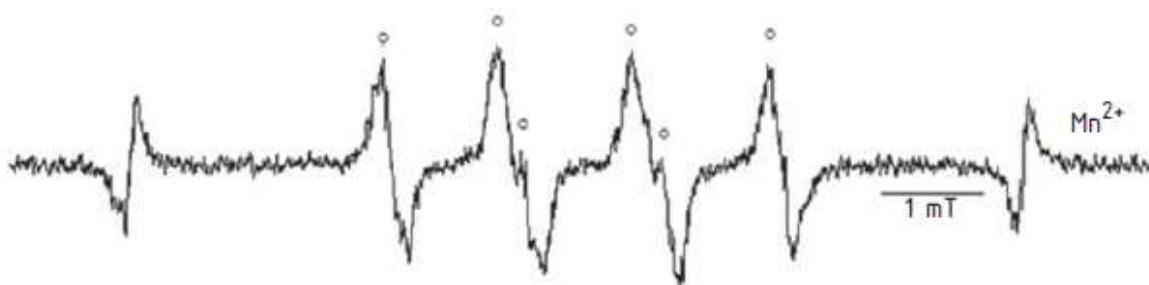
به شکل ۹ مراجعه شود.



شکل ۹- طیف ESR محصولات افزایشی رادیکال DMPO

**BMPO/OOH ۲-۱۰**

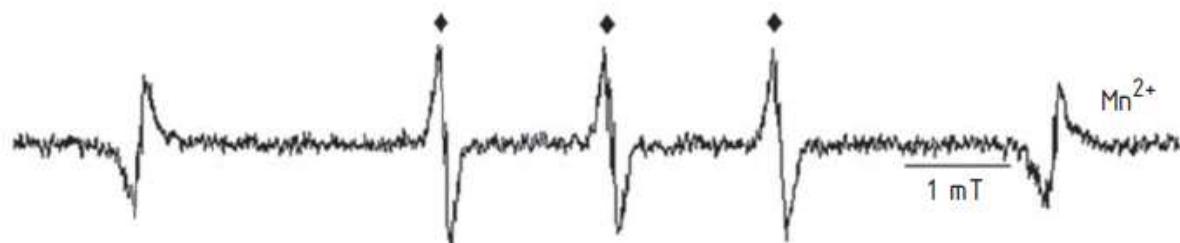
به شکل ۱۰ مراجعه شود.



شکل ۱۰- طیف ESR محصولات افزایشی رادیکال BMPO

**TPC/ $^1\text{O}_2$  ۳-۱۰**

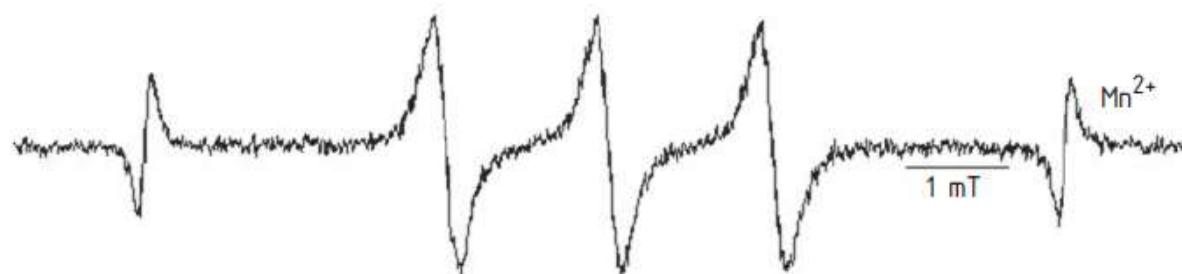
به شکل ۱۱ مراجعه شود.



شکل ۱۱- طیف ESR محصولات افزایشی رادیکال TPC ( $^1O_2$ ) TPC

TEMPOL ۴-۱۰

به شکل ۱۲ مراجعه شود.



شکل ۱۲- طیف ESR استاندارد TEMPOL

## کتاب نامه

- [1] Fu P.P., Xia Q., Hwang H.M., Ray P.C., Yu H. Mechanisms of nanotoxicity: Generation of reactive oxygen species. *J. Food Drug Anal.* 2014, **22** (1) pp. 64–75
- [2] Isaksen I.S.A., & Dalsoren S.B. Getting a better estimate of an atmospheric radical. *Science*. 2011, **331** (6013) pp. 38–39
- [3] Hirota K., Sugimoto M., Kato M., Tsukagoshi K., Tanigawa T., Sugimoto H. Preparation of zinc oxide ceramics with a sustainable antibacterial activity under dark conditions. *Ceram. Int.* 2010, **36** pp. 497–506
- [4] ZAVOISKY E. Spin-magnetic resonance in paramagnetics. *J. Phys. USSR.* 1945, **9** pp.245
- [5] Li G.R., Hu T., Pan G.L., Yan T.Y., Gao X.P., Zhu H.Y. Morphology-function relationship of ZnO: polar planes, oxygen vacancies, and activity. *J. Phys. Chem. C.* 2008, **112** pp. 11859–11864
- [6] Zhao H.T., Joseph J., Zhang H., Karoui H., Kalyanaraman B. Synthesis and biochemical applications of a solid cyclic nitrone spin trap: a relatively superior trap for detecting superoxide anions and glutathiyil radicals. *Free Radic. Biol. Med.* 2001, **3** pp. 599–606
- [7] Hawkins C.L., & Davies M.J. Detection and characterization of radicals in biological materials using EPR methodology. *Biochim. Biophys. Acta*. 2014, **1840** pp. 708–721
- [8] Mitchell D.G., Rosen G.M., Tseitlin M., Symmes B., Eaton S.S., Eaton G.R. Use of rapid-scan EPR to improve detection sensitivity for spin-trapped radicals. *Biophys. J.* 2013, **105** pp. 338–342
- [9] Keszler A., Kalyanaraman B., Hogg N. Comparative investigation of superoxide trapping by cyclic nitrone spin-traps: the use of singular value decomposition and multiple linear regression analysis. *Free Radic. Biol. Med.* 2003, **35**(9):pp. 1149–1157
- [10] Nakamura K., Ishiyama K., Ikai H., Kanno T., Sasaki K., Niwano Y. Reevaluation of analytical methods for photogenerated singlet oxygen. *J. Clin. Biochem. Nutr.* 2011, **49** (2) pp. 87–95
- [11] Ishiyama K., Nakamura K., Ikai H., Kanno T., Kohno M., Sasaki K., Niwano Y. Bacterial Action of Photogenerated Singlet Oxygen from Photosenitzers Used in Plaque Disclosing Agents. *PLoS One*. 2012, **7** (5) p. e37871m
- [12] Mizukawa H., & Okabe E. Inhibition by singlet molecular oxygen of the vascular reactivity in rabbit mesenteric artery. *Br. J. Pharmacol.* 1997, **121** (1) pp. 63–70
- [13] Robit B., Bernd G., Martin S. Calculations of Isotropic Hyperfine Coupling Constants of Organic Radical. An Evaluation of Semiempirical, Hartree-Fock, and Density Functional Methods. *J. Phys. Chem.* 1996, **100** pp. 18371–18379
- [14] Prousek J. Fenton chemistry in biology and medicine. *Pure Appl. Chem.* 2007, **79** (12) pp. 2325–2338
- [15] Okuno T., Kawai H., Hasegawa T., Ueno H., Nakamura K. Enhancement of hydroxyl radical formation from superoxide anion radical in the presence of organic selenium compounds. *J. Health Sci.* 2001, **47** (3) pp. 240–247
- [16] Allen M., Lynch M., Lagos A., Remond R., Kochevar I.E. A wavelength dependent mechanism for rose Bengal-sensitized photoinhibition of red cell acetylcholinesterase. *Biochim. Biophys. Acta*. 1991, **1075** pp. 42–49
- [17] Rozanowska M., Ciszewska J., Korytowski W., Sarna T. Rose-bengal photosensitized formation of hydrogen peroxide and hydroxyl radicals. *J. Photochem. Photobiol. B.* 1995, **29** pp. 71–77

- [18] Keisuke M., Magdi M.M., Peter R. Chemical effects of ultrasound on aqueous solutions. Evidence for OH and H by spin trapping. *J. Am. Chem. Soc.* 1982, **104** (12) pp. 3537–3539
- [19] OECD. 2012. Guidance on Sample Preparation and Dosimetry for the Safety Testing of Manufactured Nanomaterials. Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials. (No. 36), Paris, France, pp. 93
- [20] Lynch S.M., & Frei B. Mechanisms of copper- and iron-dependent oxidative modification of human density lipoprotein. *J. Lipid Res.* 1993, **34** pp. 1745–1753
- [21] Singh R.J., Karoui J., Gunther M.R., Beckman J.S., Mason R.P., Kalyanaraman B. Reexamination of the mechanism of hydroxyl radical adducts formed from the reaction between familiar amyotrophic lateral sclerosis-associated Cu, Zn superoxide dismutase mutants and H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.* 1998, **95** (12) pp. 6675–6680
- [22] Deterding L.J., Ramirez D.C., Dubin J.R., Mason R.P., Tomer K.B. Identification of free radicals on hemoglobin from its self-peroxidation using mass spectrometry and immuno-spin trapping: observation of a histidinyl radical. *J. Biol. Chem.* Mar 19; 2004, **279**(12):11600-7,
- [23] He W., Kim H.K., Wamer W.G., Melka D., Callahan J.H., Yin J.J. Photogenerated charge carriers and reactive oxygen species in ZnO/Au hybrid nanostructures with enhanced photocatalytic and antibacterial activity. *J. Am. Chem. Soc.* 2014, **136** pp. 750–757
- [24] Weihua L., Monhua W., Zhe X., Guozohong W. The free radical species in polyacrylonitrile fibers induced by g-radiation and their decay behaviors. *Radiat. Phys. Chem.* 2012, **81** pp. 33–39
- [25] Chen Z., Yin J.J., Zhou Y.T., Zhang Y., Song L., Hu S. Dual enzyme-like activities of iron oxide nanoparticles and their implication for diminishing cytotoxicity. *ACS Nano.* 2012, **6** pp. 4001–4012
- [26] Dodd A.C., McKinley A.J., Saunders M., Tsuzuki T. Effect of particle size on the photocatalytic activity of nanoparticulate Zinc Oxide. *J. Nanopart. Res.* 2006, **8** pp. 43–51
- [27] Grela M.A., Coronel M.E.J., Colussi A.J. Quantitative spin-trapping studies of weakly illuminated titanium dioxide sols. Implications of the mechanism of photocatalysis. *J. Phys. Chem.* 1996, **100** pp. 16940–16946
- [28] Kim Y.C., Choi H.M., Lee B.Y., Abduriyim A. Identification of irradiated south sea cultured pearls using electron spin resonance spectroscopy. *Notes & New Techniques.* 2012, **48** (4) pp. 292–299
- [29] Bender C.J., & Berliner L.J. *EPR: Instrumental Method.* New York: Spring Science+ Business LCC (ISBN 978-1-4613-4733-0), 2004
- [30] Ikeya M. *New applications of Electron spin resonance Dating, Dosimetry and Microscopy.* London: World Science Publishing Co. Pte. Ltd. (ISBN 981-02-1199-6)
- [31] Eaton G.R., Eaton S.S., Barr D.P., Weber R.T. Quantitative EPR. Germany. Springer-Verlag, Wien, 2010
- [32] Riger P.H. *Electron Spin Resonance Analysis and Interpretation.* The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 2007
- [33] Sankarapandi S., & Zweier J.L. Evidence against the generation of free hydroxyl radicals from the interaction of copper, zinc superoxide dismutase and hydrogen peroxide. *J. Biol. Chem.* 1999, **274** pp. 34576–34583
- [34] Kagan V.E., Tyurine Y.Y., Tyurin V.A., Konduru N.V., Potapovich A.I., Osipov A.S., Kisim E.R., Schwegler-Berry D., Mercer R., Castanova V., Shvedova A.A. Direct and indirect effects of single walled carbon nanotubes on RAW 264.7 macrophages: role of iron. *Toxicol. Lett.* 2006, **165**(1): pp.88–100
- [35] Pristov J.B., Jovanovic S.V., Mitrovic A., Spasojevic I. UV-irradiation provokes generation of superoxide on cell wall polygalacturonic acid. *Physiol. Plant.* 2013, **148** (4) pp. 574–581

- [36] Dhas M.K., Jawahar A., Benial A.M. Electron spin resonance spectroscopy studies on reduction process of nitroxyl radicals used in molecular imaging. EJB. 2014, **2** (1) pp. 1–6
- [37] Keiichi M., Yukio M., Masahiro K., Midori H., Akitane M. The application of ESR spin-trapping technique to the evaluation of SOD-like activity of biological substances. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1990, **63** pp. 187–191
- [38] Nam S.N., Han S.K., Kang J.W., Choi H. Kinetics and mechanisms of the sonolytic destruction of non-volatile organic compounds: investigation of the sonochemical reaction zone using several OH. Monitoring techniques. Ultrason. Sonochem. 2003, **10** (3) pp. 139–147
- [39] Nam S.N., Han S.K., Kang J.W. OH radical monitoring technologies for AOP advanced oxidation process. Water Sci. Technol. 2002, **46** (11-12) pp. 7–12
- [40] Cai H., Dikalov S., Griendlung K.K., Harrison D.G. Detection of reactive oxygen species and nitric oxide in vascular cells and tissues: comparison of sensitivity and specificity. Methods Mol. Med. 2007, **139** pp. 293–311
- [41] ISO/TS 80004-1:2015, *Nanotechnologies — Vocabulary — Part 1: Core terms*
- [42] ISO/TS 10993-5:2009, *Biological evaluation of medical devices — Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity*
- [43] ISO/TS 10993-12:2012, *Biological evaluation of medical devices — Part 12: Sample preparation and reference materials*